[®] 公開特許公報(A) 昭60-42411

@Int_Cl_4

₹,

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和60年(1985)3月6日

C 08 F 220/22 216/18

101

7308-4 J 6946-4 J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 含フツ素共重合体の製造法

②特 関 昭58-149592

❷出 願 昭58(1983)8月18日

砂発 明 者 小 石 俊 夫 坂戸市鶴舞4の12の21砂発 明 者 田 中 勲 川越市砂新田4の18の7

 砂発 明 者 尾 島 厳 相模原市南台1-9-2

 砂発 明 者 渕 上 高 正 相模原市南台1-9-2

⑦出 願 人 セントラル硝子株式会 宇部市大字沖宇部5253番地 社

②出願人財団法人相模中央化学

財団法人相模中央化学 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号

研究所

砂代 理 人 弁理士 坂本 栄一

明 網 看

L. 発明の名称

含フツ素共産合体の製造法

2 特許請求の範囲

I) 式
$$OB_2 = O < OP_2$$
 (R は 炭化水素系また

はフツ東系アルキル猫)で示される含フツ東 メタクリル酸エステルと式 OH2 = OH (R' は炭

化水素系アルキル基)で示されるビニルエー テルをラジカル重合開始剤の存在下共重合させることを特徴とする含フツ素共重合体の製造法

(n は整数)または $(OH_s)_m CH < R^s$ (m は o \sim 5 の整数、Rfは炭素数 $1 \sim 2$ 0 個を有するポリフルオロアルキル基、R^sは低級アルキル

落、水素原子、または Rt 差) で示される含フ ツ素メタクリル酸エステルを用いる、特許額 水の範囲第1項記載の方法。

3) 式 CH₃-CH においてR'-C_{nH2n+1}(nは 0 0

整数)で示されるビニルエーテル類を用いる 特許請求の範囲第1項記載の方法。

4) 式

(R,R'は特許請求の範囲第1項と同称)

のモノマー単位からなるととを特徴とする。 特許請求の範囲第 1 項配載の方法によって得 られた含フツ衆共富合体。

3 発明の詳細な説明

本発明は新規な含フツ索メタクリル酸エステル共重合体をよびその製造方法に関するものであり、具体的には、 αートリフルオロメチルアクリレートとビニルエーテルをラジカル共重合

することにより得られる新規な合フッ素共重合 体に関するものである。

- الإست

水素原子またはメチル基、R_{II}はフッ素原子および水素原子を含むアルキル基)で示されるものが多く、エステル基部分がフッ素原子を含む化合物であつた。たとえば、繊維加工用の撥水撥油剤として、パーフルオロアルキル基(R_I基)を含む、含フッ素アクリレートと炭化水素系他

モノマーとの共重合体が広範に使用されている ことは周知のとおりである。

本発明における含フツ索メタクリル酸エステ ルは、一般式 OHs = 0 CPs (R は 炭化 水素)

系またはフツ素系 アルキル基)で示される、αートリフルオロメチルアクリレートである。 この化合物は、 機能性ポリマー原料として、 従来とは異なる特異 なポリマーを与えるものと期待される。 しかし、 このモノマーは、 ローブチルリチウムヤビリジン触媒によるアニオン重合が可能であるが、 過酸化ペンゾイルのようなラジカル開始剤でラジカル単独重合を行わない。

また、メタクリル酸メチルなどのラジカル共 重合により共重合体が得られているが、αート リフルオロメチルアクリレート含有量の大きい 共重合体を収率よく得るには長い重合時間を必 要とする。(参考文献:Hiroshi Ito et.al., Macromolecules <u>15</u> 915 ~ 920 (1982))

以上のような結果をふまえ本発明では本来ラ

ジカル単独重合性のない a ートリフルオロメチルアクリレートと他モノマーとの共重合を循々 飲みた結果、ビニルエーテル類とよくラジカル 共建合することを見出した。この共重合しない では、ビニルエーテル類も通常カチオン単独 合するのみで、ラジカル単独重合しないつのように、ラジカル単独重合性のない二つのように、ののように、ののように、ののように、対して、大重合が収率よる。 ですることは交互共重合体に近いモノマー組成 比を有する共重合体が生成すると共に、共重合 体自身も特異な性質を現出できる可能性がある。

本発明における、αートリフルオロメチルアクリレートとピニルエーテルとの共重合体は通常のラジカル開始剤の存在下、溶液重合、乳化ま合、恐潤重合させて得ることができる。 跛モノマー仕込組成は、通常αートリフルオロメチルアクリレート/ピニルエーテル仕込モル比 20/80 ~ 80/20 モルラグ、好ましくは 40/60 ~ 60/40 モルラが共重合体収率に好結果をもたら

す。とのよりなモノマー仕込組成で得られる共 重合体中のモノマー組成比は概して、 | 対 | に 近い。

共重合対製造における重合温度は-30℃~100℃ 好ましくは OC~70C が適当である。 ラジカル閉 始剤の種類としては、油剤性ラジカル開始剤と して、例えばジイソプロピルパーオキシジカー ポネート、ターシャリイプチルパーオキシピバ レート、ジー2ーエチルヘキシルパーオキシジ カーポネート、ペンソイルパーオキシド、ブロ ピオニルパーオキジド、トリクロルアセチルパ ーオキシド、パーフルオロプチリルパーオキシ ド、パーフルオロオクタノイルパーオキシド等 の過酸化物、アゾピスイソプチロニトリル、ア ソピスー2、4ージメチルパレロニトリル等の アゾ化合物、あるいはトリエチルポロンー酸素 又は過酸化物、トリイソプチルポロンー酸素又 は過酸化物等のポロン系化合物があげられ、水 潜性開始剤として、過酸化水素、過硫酸カリウ ム、過硫酸カリウムおよびとれらど金属塩を組

特開昭60-42411(3)

み合わせたレドンクス系ヲジカル開始剤があげ られる。

溶供は限定しないが、重合方法により水あるいは通常の有機炭化水素系化合物あるいはフッ 業系有機化合物が使用される。水系の場合は分 散安定剤として懸稠剤あるいは乳化剤を使用す るのが通常である。

ルオロブチル αートリフルオロメチルアクリレート、1H,1H,7Hードデカフルオロヘブチルαートリフルオロメチルアクリレート、1H,1Hーベンタデカフルオロオクチル αートリフルオロメチルアクリレート、ヘキサフルオロインプロピル αートリフルオロメチルアクリレートのようなフン素アルコールとのエステルがあげられる。

ピニルエーテル類としては、 ピニルメチルエーテル、ピニルエチルエーテル、ビニルー 1 プチルエーテル、ピニルーイソプチルエーテル、ピニルー 2 エチル、ピニルー 2 エチル、ペークロへキシルエーテル、ピニルー 2 エチルへキシルエーテル、ピニルーイソオクチルエーテル、ピニルー n オクタデシルエーテル、ピニルステアリルエーテルのような 炭化水素 系ピニルエーテル類 があげられる。

モノマーの純皮は通常のラジカル食合に支除ない不純物を含まなければ 98%ガスクロマトグラフィー純度でよい。

また、共取合体の分子量は特に規定はなく、 オイル、グリース状の低分子量のポリマーから ゴムあるいはブラスチンクへ到る高分子量のポ リマーまで、共重合条件を制御することにより 得られる。

以上のような含フツ素共重合体の用途例としては、撥水撥油剤、レジスト材料、光学繊維用クランド材特殊オイルおよびグリース等の高機能性用途があげられる。

以下、実施例によつて本発明を詳細に説明する。

. 红 施 佣 1

2,2,2-トリフルオロエチル αートリフルオロメチルアクリレート 11.5 g、エチルビニルエーテル 3.6 gトリクロルトリフルオロエタン(溶鉄) 150g、過酸化ペンゾイル 0.15gをガラス製反応低に入れ扱とう下、60C で 2 0 時間の重合を行つた。重合溶液を大量のメタノール中に注いでポリマーを析出させ、ついでメタノールで洗浄後裏空乾燥を行い、秤扱した。

ポリマー収率は 89% であつた。生成ポリマーの 赤外吸収スペクトルは、 1795 cm⁻¹ に C = C , 1200~1300 cm⁻¹に C - F , 1120 cm⁻¹ に C - O - C の吸収が認められた。重水素化アセトン溶液の ¹H-NMRスペクトル (:TMB)は -CH₄OP₈ 4.1ppm,

-OH₂CH₃ 3.1ppm,-CH₂OH₃O.4ppmに吸収を示した。 元素分析によるポリマー中の 2,2,2 ートリフル オロエチル αートリフルオロメチルアクリレ ートとエチルビニルエーテルのモノマー組成比 は 53:47 モル % であつた。

比較例」

2,2,2-トリフルオロエチル α-トリフル オロメチルアクリレート 209, トリクロルトリフルオロエタン 1509過酸化ペンゾイル 0.159をガラス製反応低に入れ、振とり下 60℃ 2 0 時間の重合を行つたが、ポリマーは得られなかつた。比較例 2

文献 [Macromolecules, 15915~ 920(1982)] に従い、 2,2,2ートリフルオロエチル ロートリフルオロメチルアクリレート 22,29 ピリジン 0.189, テトラヒドロフラン 908 をガラス 製反 応 仮に入れ、 振とり下20 ℃で24 時間 重合を行った。 生成ポリマーはメタノールで洗浄 後真 空 乾燥を行い 秤貴した。 ポリマー収率は 76% であった。

· 奥施例 2

· 4

2,2,2-トリフルオロエチル α-トリフル オロメチルアクリレート 11.18.イソプチルビニ ルエーテル 5.18,トリクロルトリフルオロエタン (溶媒) 1509, 過酸化ペンゾイル 0.159 をガラ ス製反応缶に入れ、根とり下60℃で20時間 の重合を行つた。メタノールで再沈後生成ポリ マーを洗浄および真空乾燥の結果で1%の収率 であつた。 ポリマーの赤外吸収スペクトルは 1770 四-1 KC = 0 , 1200-1300 cm -1 KC C - F , 1120 cm -1 KC 0-0-0の吸収が認められた。重水素化アセト ン溶液の ¹H-NMRスペクトル(: TMB) は -CH2 OH CH2 -CH2CF: 4.1ppm, 3.0 ppm, 1.0ppm, -CHsCHCHsCHs 0.2 ppm,

,とロープチルビニルエーテルのモノマー組成比 は 6 5 : 3 5 モル省であつた。

実施例 4

ヘキサフルオロイソブロビル αートリフルオロメチルアクリレート 14.9 9、エチルビニルエーテル 3.6 9、トリクロルトリフルオロエタン(溶媒) 150 9、過酸化ペンゾイル 0.15 9をガラス製反応缶に入れ、撮とう下 6 0 ℃で2 0時間の重合を行つた。重合溶液を大量のメタノール中に注いでポリマーを析出させ、ついでメタノール洗浄後真空乾燥したところ、7 1 %の収率であつた。ポリマーの赤外吸収スペクトルは 1790 cm² に0 = .0、1200~1300 cm² に0 ー F、1060 cm² に0 ー 0 へ 0 の吸収が認められた。重水来化アセトン溶液の「HーNMRスペクトル」(.*TMS)は CF3 5.7 ppm、 - OH3 CH3 3.1

ppm 、 - OH₂ CH₂ 0.3 ppm 化吸収を示した。元素 分析によるポリマー中のヘキサフルオロイソプ ロビル αートリフルオロメチルアクリレート であつた。 元素分析によるポリマー中の 2,2,2-トリフルオロエチル αートリフルオロメチル アクリレートとイソプチルビニルエーテルのモ ノマー組成比は 62:38 モル%であつた。

実 施 例 3

とエチルビニルエー テルのモノマー 組成比は 59 : 4 1 モル省であつた。

実施例 5

実施例(と同様にして、ヘキサフルオロイソ プロピル ロートリフルオロメチルアクリレートとエチルビニルエーテルの仕込みモノマー組成を変化させて重合を行つた。モノマー仕込み組成とポリマー収率およびポリマー中のモノマー組成比の関係を図した示した。

との結果よりポリマーは交互性のよい共重合体であると考えられる。

奖施例 6

ヘキサフルオロイソプロピル αートリフル オロメチルアクリレート 14.58、インプチルビニルエーテル 5.0 %、トリクロルトリフルオロエタン(存媒) 150 %、過酸化ペンゾイレ0.15 %をガラス製反応任に入れ、振とり下 6 0 ℃で2 0 時間の重合を行つた。生成ポリマーはメタノール洗浄後真空乾燥の結果 5 6 %の収率であった。ボリマーの赤外吸収スペクトルは 1790回 に c = 0 1200~1300 cm⁻¹ に c − F , 1200 cm⁻¹ に c − P , 1200 c

$$-C\underline{H} \stackrel{\text{()Fg}}{=} 5.9 \, \text{ppm} \, , \, -C\underline{H}_2CH \stackrel{\text{CHg}}{=} 3.2 \, \text{ppm} \, ,$$

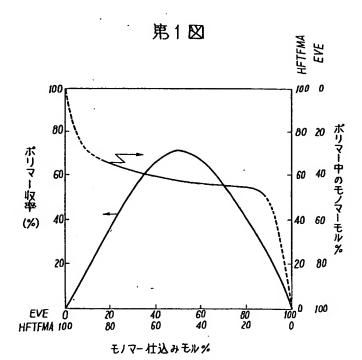
$$-\text{OH}_2\text{C}\,\underline{\underline{H}}_3^{\text{OH}_3} \quad \text{I.lppm,} \quad -\text{CH}_2\text{CH} \stackrel{\text{O}\,\underline{\underline{H}}_3}{\text{O}\,\underline{\underline{H}}_3} \text{O.3ppm,}$$

化吸収を示した。元素分析によるポリマー中の ヘキサフルオロインプロピル αートリフルオ ロメチルアクリレートとインプチルピニルエー テルのモノマー組成比は 65:35 モル名であつた。

4. 図面の簡単な説明

第1図は実施例5 におけるモノマー仕込組成と、ボリマー収率およびポリマー中のモノマー 組成比の関係を示したものできる。

特許出願人 セントラル硝子株式会社 財団法人 相模中央化学研究所 代理人 弁理士 坂 本 栄 一



但し、EVE ; エチルビニルエーテル HFTFMA ; ヘキサフルオロイソプロピル αートリフルオロメチルアクリレート

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.